## 磁性纳米电机单电子晶体管的自旋输运特性\*

王瑞强<sup>1 2  $\dagger$ </sup> 王伯根<sup>1</sup> 邢定钰<sup>1</sup>

(1 南京大学物理系 南京微结构国家实验室 南京 210093)

(2 华南师范大学物理与电信工程学院 广东省高等学校量子信息技术重点实验室 广州 510006)

摘 要 文章作者在研究磁性隧道结的自旋输运中引入量子点的机械振动自由度,将单电子隧穿和振动自由度耦 合所导致的 shuttle 输运理论应用到自旋电子学中.研究结果表明,shuttle 输运对自旋极化输运有很大的影响,其独特 的输运性质可以用来设计自旋电子器件.文章在理论上提出具有巨磁效应的自旋阀、高性能的半导体自旋注入器以 及电流的整流器.

关键词 可动量子点 自旋阀 自旋注入 整流效应 纳米电机系统

## Spin-polarized electron transport through a nanoelectromechanical single-electron-transistor

WANG Rui-Qiang<sup>1 2</sup>,<sup>†</sup> WANG Bai-Gen<sup>1</sup> XING Ding-Yu<sup>1</sup>

(1 Nanjjing National Laboratory of Microstructures and Department of Physics, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

(2 Laboratory of Quantum Information Technology, ICMP and SPTE, South China Normal University, Guangzhou 510006, China)

**Abstract** The concept of "shuttle transport " is introduced into the field of spintronics , and spin-dependent electron transport in magnetic tunnel junctions is studied by considering the coupling of the electronic and mechanical degrees of freedom. It is shown that shuttle transport plays an important role in spin-polarized transport , and can be applied to design spintronic elements. We suggest designs for a spin valve with giant magnetoresistance , a high performance spin injector for semiconductors , and a current diode.

Keywords movable quantum dot, spin valve, spin injection, rectification, nanoelectromechanical system

纳米技术的发展使得量子点的制造达到了纳米 尺度 这个尺寸可以和电子波长相比较 量子效应非 常明显.而且,纳米结构中的能级是分立的,耦合电 容非常小 电荷能很大 大的电荷使量子点的同一个 轨道不可能同时被两个电子占据 这就是量子输运 过程中所谓的库仑阻塞效应,它是单电子晶体管 (SET)的实现机理<sup>[1]</sup>.SET通常是一个三端子设备, 一个量子点(或小岛)通过势垒耦合到源极和漏极, 形成一种双隧道结. 另外还有一个通过电容耦合到 量子点上的门电极,可以用来调节量子点上的能级 以及电子占据数. 由于势垒较高, 电子在不同区域 (量子点、源极和漏极)之间的输运只能通过量子隧 穿,在其过程中量子点起着重要的作用. 最近,微电 子学的一个重要发展就是开发电子自旋自由度 从 而诞生了一门新型的学科"自旋电子学"[2].其中一 个重要的研究对象就是以铁磁金属(FM)作电极的

量子点三明治隧道结. 通过外磁场改变两个磁性电 极的磁化方向 ,使得它们呈平行(P)或反平行(AP) 位形. 由于两种磁位形情况下的电阻不同 ,电阻可以 在高阻态"1"和低阻态"0"之间转变 ,这就是隧穿磁 电阻效应<sup>[3]</sup>.

SET 中的纳米量子点位置通常是固定不动的, 但如果量子点是可动的,如图1所示,在外加驱动电 场和抛物受限势的作用下,可动的量子点(小球)将 会在两个电极之间来回振荡,这就是纳米电机单电 子晶体管(NEM-SET)<sup>[4]</sup>.这种 NEM-SET 不同于通 常意义上量子点是静止的 SET,电子通过系统的输 运性质将直接受这个振动自由度的影响,主要表现

 <sup>\*</sup> 江苏省博士后科研资助计划 批准号 D802008C)资助项目
 2009-04-29 收到

<sup>†</sup> 通讯联系人. Email:rqwanggz@163.com

在三个方面(1)隧穿矩阵元强烈地依赖于量子点 的空间位移(2)量子点的能级受到外加电场势的 调节(3)系统是开放的 振动自由度会受到环境的 阻尼.如果单电子隧穿和振动自由度之间的耦合较 弱(线性耦合),其输运特性表现为一般的振动帮助 的隧穿,即:有子带边的出现;如果耦合较强(非线 性耦合),将导致一种新的输运方式——shuttle 输 运<sup>[5]</sup>.



图 1 磁性结中 shuttle 输运的形成过程.大偏压下,可动量子点 (小球)在电子占据态受限抛物线(实线 *n* = 1)和空态受限抛物 线(虚线 *n* = 0)之间跳跃

Shuttle 机制的形成过程如图 1 所示. 当所加的 偏压使得左边的化学势  $\mu_{I}$ 高于右边的化学势  $\mu_{B}$ 时, 量子点在左电极充电而在右电极放电.量子点为空 态时,假定在谐振子受限势(n=0 虚抛物线)上左 右来回振荡 :当量子点上占据电子时,由于受到一个 额外的电场势作用,受限势将变为n = 1实线.当空 量子点运动到左端被充电(即从左电极登上一个电 子),所对应的能量将从点1增到2,之后量子点和 跳入的电子一起在 n = 1 势上作振荡. 在量子点运动 到点3时,电子有一定的几率被释放进入右电极, 同时伴随着能量由点 3 增到 4,回到 n = 0 势. 空量 子点n = 0的抛物线再返回左端时,其能量比初始 状态增加了很多 此时量子点能振动到更大的位置 坐标处. 整个过程中量子点所增加的能量是来源于 外电场.重复以上过程,量子点的振幅可以越来越 大 进而考虑到量子点的振动阻尼或环境耗散 外电 场和阻尼的竞争会使量子点的振幅达到一个稳定 值. 该振幅在线性区正比于外电场,当外电场或隧道 结偏压足够大时,会形成上面描述的 shuttle 输运. 它的最大特点就是其输运电流不是由量子点和电极 之间的隧穿率决定,而是由量子点的振荡频率 f 决 定,一般远大于隧穿过程产生的电流.理论研究表 明,存在一个偏压阈值,偏压小于这个阈值时,输运

过程属于隧穿输运,而大于阈值时为 shuttle 输 运<sup>[67]</sup>.

在最近的几个工作中<sup>[8-10]</sup>我们将 shuttle 输运 引入到磁性自旋阀结构中 如图 1 所示 两个铁磁电 极之间通过一个 shuttle 量子点耦合. 在这样一个动 力学系统中 量子点在传递电子电荷自由度的同时 也传递了电子自旋自由度. 由于磁性电极中不同自 旋子带是自旋极化的,注入到量子点上的电子也是 自旋相关的 这势必会影响到量子点的振动情况.适 当控制磁性电极的极化强度或极化的相对方向,通 过改变量子点的振动 从而达到控制自旋输运性质. 整个输运系统涉及电子的电荷、自旋自由度以及量 子点的振动自由度和环境耗散. 采用量子 Master 方 程和相位空间 Wigner 函数<sup>[67]</sup>,在半经典近似下处 理 我们得到一些新结果. 在图 2(a)中,我们画出了 当两电极都是铁磁金属时的电流 – 电场强度(正比 于偏压)关系曲线.比较磁化方向平行的电流(/。) 和反平行的电流(I<sub>AP</sub>),我们发现一个有趣的现象: 平行排列时的偏压阈值要比反平行时低,在两个阈 值之间可以得到一个大的自旋阀效应. 对于自旋极 化强度等于 0.4 的磁性材料,能产生超过 2000% 的磁电阻效应. 其原因是 ,在反平行磁化位型时 ,量 子点只能在平衡点附近作零点振荡 ,占主导地位的 是隧穿输运 电流较小 :而平行位型时量子点作较大 振幅的 shuttle 振荡, 电流很大. 自旋阀工作的偏压 范围是由磁性电极的极化强度决定.图 2(b)和(c) 表示了量子点上自旋积累随振动相位的变化情况, 对于平行位型 其平均值为零 而反平行位型时为一 个有限值. 这是因为反平行排列时,一个自旋多子带 上的电子从源极跳进量子点,当它跳出量子点进入 到漏极时 对应的是自旋少子带 这就出现了自旋波 矢的失配 产生自旋积累 而在磁化位形平行排列时 无此现象发生. 我们得到的自旋阀物理图象是 :电子 由一端跳进振动量子点并且在另一端跳出时电场做 正功 单位时间内通过量子点的电子数越多 电场做 功越多 对于磁化方向反平行排列情况 由于存在着 自旋积累 电子隧穿通过的几率较小或振荡很多次 才通过一次 这样电场做的功就少 因此 要克服相 同的阻尼 反平行位型的偏压阈值要高于平行位型 的偏压阈值.

以上考虑的量子点和两电极之间的耦合是对称 的,当耦合不对称时,我们还发现阈值和电压方向有 关.如图 3 所示,对于对称的情况(即不对称因子  $\xi$ =0),曲线关于正负偏压严格对称;但对于  $\xi \neq 0$ ,正



图 2 (a)磁性电极的磁化方向平行时的电流( $I_P$ )和反平行时 的电流( $I_{AP}$ )随电场强度的变化关系(b)和(c)分别表示平行 (P)磁化位型和反平行(AP)磁化位型情况下,量子点中自旋积 累随量子点振动位相的变化

偏压的阈值要低于负偏压的阈值,导致一个整流效 应,即【V)≠【-V).在两个阈值之差的区域,一 种偏压方向是 shuttle 输运,而另一种偏压方向却是 隧穿输运,两种机制的电流相差很大.我们发现,其 整流效应主要来源于电场作用下量子点振动平衡位 置的偏移和库仑阻塞效应,进而导致不同偏压方向 时量子点上电子占据数的对称性破缺.



图 3 在不同的不对称因子 *ξ* 情况下 电流随正负电场强度的变 化关系

如果两边电极是自旋极化并且不对称地耦合到 量子点,我们发现以上的自旋阀效应和整流效应会 同时出现.为了便于讨论,我们在图4中,把正 (PB),负(NB)偏压以及P和AP情况的电流曲线 画在一起,其中NB所对应的电流和电压为负值.图 中标记了三个区域,在II区只有自旋阀效应而且与 偏压方向无关;在I和III区同时存在以上两个效 应,这就意味着我们可以实现电控自旋阀效应或磁 控整流效应.我们以I区为例,对于正偏压情况,对 比P+PB和AP+PB,可以得到一个大的磁电阻效 应,但是当变为负偏压时,对比 P + NB 和 AP + NB, 磁电阻降为很小.另一方面,对于 P 位型,对比 P + PB 和 P + NB,可知有一个明显的整流效应,但是此 时如果改为 AP 位型,对比 AP + PB 和 AP + NB,发 现整流效应几乎消失.



图4 在不对称耦合 $\xi = 0.2$ 情况下,改变偏压方向及磁化位型 时电流随电场强度的变化关系

前面我们讨论的两个电极都是自旋极化的. 当 源极是一个铁磁金属而漏极是一个非磁的半导体材 料时 这就涉及到自旋注入的问题 自旋注入是实现 半导体自旋电子器件必须首先解决的课题. 作为一 种实用的自旋注入器 至少要满足三个条件 (1)高 的自旋注入效率 (2)大的注入电流信号 (3)能在 室温下进行. 如果铁磁金属通过欧姆接触将自旋极 化电流直接注入半导体中 由于电导失配 注入效率 相当低[11]. 一种解决的方案是在它们之间引入一层 肖特基势垒或隧穿势垒 随着势垒的增高 其注入效 率能相应地增加<sup>[12]</sup>.但同时出现了另外一个问题, 随着势垒的增高 注入电流会变得越来越小 致使通 常采用的电致发光技术难以准确地探测出注入电流 的自旋极化强度 因而产生了大电流信号和高自旋 注入效率之间的矛盾. 针对这种情况. 我们在一个磁 性 shuttle 系统中考虑自旋注入的问题. 因为 shuttle 输运具有大电流特点 现在的关键是考察 shuttle 电 流是否能被高度自旋极化以及其高温特性. 图 5 表 示了自旋相关的电流 I<sub>a</sub> 随电场强度的变化情况. 我 们发现偏压大于阈值后 shuttle 电流不仅具有大电 流的特点 还具有高的电流极化强度 其大小等于源 极磁性金属的自旋极化强度. 原因在于 shuttle 输运 的独特输运性质 :shuttle 电流仅与量子点的振动频 率有关 而与自旋依赖的隧穿率无关 shuttle 电流的 极化完全取决于在源极装载二种自旋电子的比率. 因此 我们可以将磁性金属/shuttle 量子点结作为一

个自旋注入设备,从而解决了通常自旋注入器存在 的高注入效率和小注入电流信号的困惑.图5还显 示,即使在室温(T=300K)下,自旋注入性能仍然保 持良好.



图 5 注入半导体中的自旋极化电流随电场强度的变化关系

综上所述,我们可以利用单电子输运和量子点 振动自由度之间的耦合关联来改变电子的自旋输运 特性,适当选择不同的磁性电极及不同的耦合情况, 可以实现具有巨磁效应的自旋阀,高性能的自旋注 入器以及电流整流效应.希望本工作能为自旋电子 器件的设计提供一定的理论思路.

## 参考文献

- [ 1 ] Fulton T A , Dolan G J. Phys. Rev. Lett. , 1987 , 59 :109
- [2] Zutic I Z, Fabian J, Sarma S D. Rev. Mod. Phys. ,2004, 76: 323
- [3] Baibich M N , Broto J M , Fert A *et al.* Phys. Rev. Lett. ,1988 ,
  61 2472 ; Binasch G , Grunberg P , Saurenbach F *et al.* Phys. Rev. B ,1989 ,39 4828
- [ 4 ] Blencowe M. Phys. Rep. , 2004 , 395 :159
- [5] Gorelik L Y, Isacsson A, Voinova M V et al. Phys. Rev. Lett., 1998, 80 4526
- [6] Fedorets D, Gorelik L Y, Shekhter R I. Phys. Rev. Lett., 2004, 92 :166801
- [7] Donarini A, Novotny R, Jauho A P. New J. Phys. , 2005, 7 237
- [8] Wang R Q, Wang B G, Xing D Y. Phys. Rev. Lett. , 2008, 100 :117206
- [9] Wang R Q, Wang B G, Xing D Y. Phys. Rev. B, 2008, 78: 075434
- [10] Wang R Q , Sheng L , Wang B G et al. Phys. Rev. B , 2009 , 79 193301
- [11] Schmidt G , Ferrand D , Molenkamp L W et al. Phys. Rev. B , 2000 , 62 4790( R )
- [12] Heersche H B , Schapers T , Nitta J et al. Phys. Rev. B ,2001 , 64 161307( R )



北京欧普特科技有限公司严格参照国际通常规格及技术指标,备有完整系列的精密光学零部件(备有产品样本供参考) 供国内各大专院校 科研机构,试验室随时选用,我公司同时可为您的应用提供技术咨询.我公司可以提供美国及欧洲产的优 质红外光学材料,如硒化锌,硫化锌,多光谱硫化锌等.



- 光学透镜:平凸、双凸、平凹、双凹、消色差胶合透镜等.
- 光学棱镜 法种规格直角棱镜 及其他常用棱镜.
- 光学反射镜 :各种尺寸规格的镀铝 ,镀银 ,镀金 ,及介质反射镜. 直径 5mm—200mm.
- 光学窗口 :各种尺寸规格 材料的光学平面窗口 ,平晶. 直径 5mm—200mm.
- 紫外石英光纤 进口紫外石英光纤 SMA 接口光纤探头 紫外石英聚焦探头.
- 国产滤光片:规格为直径 5mm—200mm.(紫外,可见,红外)及窄带干涉滤片.



●进口光学滤光片:长波通滤光片/短波通滤光片 波长 400—1000nm 窄带干涉滤光片

地址 北京市海淀区知春路 49 号希格玛大厦 B 座#306 室 电话 010 - 88096218/88096217 传真 010 - 88096216 网址 :www.goldway.com.cn E-mail kevinchen@goldway.com.cn shinan@goldway.com.cn zengan@goldway.com.cn 联系人 陈锵先生,施楠小姐,曾安小姐,郑海龙先生